

absorption edge of an atom contained in the crystal. It is shown that the intensity gradient with respect to the wavelength of the hkl reflection is in a simple relation to the real and imaginary parts of the structure factor of that reflection and the phase of F(hkl) can be derived by solving simultaneous linear equations. The method is called the wavelength-modulated diffraction. Description is made on the apparatus designed and constructed for the wavelength-modulated diffraction measurements at the SR Center at Ritsumeikan University. Future prospects of the application of the method to various problems in crystallography and materials science are described.

1. 波長変調回折法

多くのX線回折の本をひもといてみると,結晶による X線回折の理論,X線回折の実験法は「単色X線」を前 提として記述がなされている。これは回折現象を理解し, 回折実験の結果を解析する場合,単色X線であれば事柄 が単純化し,考えやすいからであり,自然科学一般にみら れる前提であると云える。Bragg反射を回折実験によって 記録すれば,強度プロフィルが現われるが,プロフィルの 形から結晶に関する種々の情報を導き出そうとする場合, 単色線であるから波長の分散の影響を考慮する必要がない。 X線回折の本にはこの他に「白色X線」を用いるLaue 法 やエネルギー分散法の記述もなされている。しかし,これ らの方法においても各原子面はそれぞれがBragg条件を 満たす「一つの波長」のX線を選択して回折を起こすの であるから,現象としては「単色X線」の回折であると 云ってもよいであろう。

ところで,結晶に入射するX線の波長を単色ではなく,一定の幅を持たせ,それによって回折を起こさせたら

どうであろうか? この場合,結晶を静止させたままでは Laue 法と似たことになってしまうが,回転振動させると 各原子面は波長幅の中に含まれるすべての波長のX線を 回折し,独特の強度プロフィルが現われる。それが Bragg 反射の固有プロフィルとX線の波長幅プロフィルとのコ ンボリューションであることは云うまでもない。このプロ フィルを「波長分散プロフィル」と呼ぶことにしよう。し かし,そのようなプロフィルが得られたとしても、どのよ うな使い道があるのであろうか? そして,一定の波長幅 を持つ平行X線ビームを作り出す技術がないこと、ま た,連続波長スペクトルをもつ強力なX線源がないこと などの理由が加わって,X線回折の歴史の中では「波長 分散プロフィル」に対する関心は皆無に近かった。

しかし放射光の出現は事情を大きく変えた。1982年に Arndt ら¹⁾はモノクロメータ結晶を湾曲し,点光源から出 る白色 X 線を回折させると一定の波長幅を持つ X 線ビー ムが作り出せることを示した。そして,波長幅の中に結晶 内の特定の原子の吸収端が含まれるようにすれば,興味あ

^{*} 立命館大学理工学部 〒525-8577 草津市野路東 1-1-1 TEL: 077-561-2719 FAX: 077-561-2663 E-mail: iwasakih@se.ritsumei.ac.jp

る情報が引き出せる可能性のあることを Daresbury の放 射光源において実際に示した。湾曲モノクロメータ結晶を 用いて波長幅を持つ X 線ビームを得るアイデアは,彼等 より先に松下, Phizackerley²⁾が波長分散型 EXAFS の測 定法の研究において提案している。しかしながらこの方法 で得られる X 線ビームは平行ビームではなく,Bragg 反 射の強度プロフィルにはビームの非平行性による分散の影 響も入り,純粋な波長分散プロフィルとはなっていない。 一定の波長幅を持ち、しかも平行な X 線ビームを作り 出す方法としてモノクロメータ結晶の角度を連続的に変動 させる、すなわち rocking 運動させるという仕方のあるこ とが岩崎、万木、吉村³⁾によって示された。この場合、出 射ビームの位置が変動しないように結晶は2個とし、そ れらを反平行配置に置いて、角度を変えるとともに一方を 他方に対して平行移動させる。この方法では X 線の波長 は一定の幅の中を時間的に変動しており、正確な意味での



Figure 1. Diagram showing the essential part of the wavelength-modulated diffraction system⁴). The wavelength of the exit beam from the double-crystal monochromator is changing continually and the sample crystal is doing oscillatory-rotation motion. Diffraction pattern is recorded on a moving imaging-plate detector.



Figure 2. Photograph showing the beamline BL-1 for the wavelength-modulated diffraction at SR Center at Ritsumeikan University.

「波長幅を持つX線」ではないが、実質的には同等の効果 をもたらす。立命館大学の放射光源からの白色X線を出 射ビーム位置不変の2結晶モノクロメータによって回折 し、回転振動する試料結晶に入射して「波長分散プロフィ ル」を記録した。そしてこのような回折実験法を波長変調 回折(Wavelength-Modulated Diffraction, WMD)法と名 付けた。

波長変調回折法が提案されたのは原子によるX線の異 常散乱現象を用いて結晶構造因子の位相を決定するためで ある。波長変調回折法の実際的方法としては、試料結晶を 回折計に取り付け、一つの Bragg 反射に着目し、波長の 変動の間に Bragg 条件がたえず満たされるように結晶の 方位を変え、同時に計数管を載せた2θアームを動かしつ つ強度を記録するという方法が思い浮かぶであろう。しか しこれでは一時に一つの Bragg 反射しか測定できないか ら,結晶構造解析に必要な多数の構造因子の位相を得よう とするときには非能率的である。岩崎ら3)は計数管の代わ りに2次元検出器を採用し、それを試料結晶の周りに置 いて多数のBragg 反射を記録する方法を提案した。この 提案を発展させて、小金沢ら4)は Bragg 反射の「波長分散 プロフィル」をできるだけ正確にかつ効率的に記録するた めの2結晶モノクロメータと回折装置から成るシステム を設計、製作した。次にそれについて紹介する。

Figure 1 はシステムの概念図である。立命館大学の放 射光源は電子のビームエネルギーが0.575 GeV とあまり大 きくないが、電子の軌道半径が0.5 m と小さく、そのため 偏向電磁石からの光にはかなりのX線成分が含まれてい る5)。この光をまずトロイダル型凹面鏡で反射し、図の左 側に示した Golovchenko 型2結晶モノクロメータ⁶⁾に導 く。結晶の角度の変動はパソコンで制御するが、このパソ コンは同時に図の右側に示した回折装置に取り付けてある 試料結晶の運動も制御する。時間的に変動する単色ビーム は直径1mmのピンホールを通って試料結晶に入る。回折 装置は基本的にはワイセンベルグカメラ方式であり、試料 結晶の回転振動の軸は鉛直方向、検出器として用いるイ メージングプレートの平行移動も鉛直方向になるようにと ってある。モノクロメータ結晶の角度の変動と試料結晶の 運動は下で述べる事実を考慮して制御される。イメージン グプレートに記録された回折図形は装置に組み込まれてい る読み取り装置で自動的に取り込まれる。システム全体の 写真を **Fig. 2** に示す。

このシステムにおける Bragg 反射の「波長分散プロフ ィル」は次のようにして記録される。試料結晶の運動は一 定の角度範囲内の回転振動であり、各 Bragg 反射に対応 する逆格子点は次々と Ewald 球と交叉する。そのとき, 波長が時間的に変動しているので, Ewald 球の半径も変 動している。ある瞬間の Ewald 球に着目するとき,その 球面上に乗っている逆格子点がその波長の X 線の Bragg 反射を生じ,次の瞬間には別の組の逆格子点が増大した

(短縮した) 半径の Ewald 球面上にあって Bragg 反射を 生み出す。逆格子点の側からみれば, Ewald 球との交叉 は半径が増大する(短縮する)方向で連続的に起こるので はなく、その逆格子点の位置、試料結晶の運動速度、波長 の変動速度などの因子によって決まる順序で起こる。二つ の運動の相対的速度を変えれば交叉の順序は変わる。しか し波長の変動が何回も何回も繰り返されるならば、Ewald 球との交叉は"ランダム"に起こり、波長幅の中に含まれ るすべての半径の球によって Bragg 反射が生ずる。つま り, Bragg 反射の波長走査が実現し,「波長分散プロフィ ル」が得られる。Bragg 反射の固有プロフィルの形が波長 によって変わらなければ,「波長分散プロフィル」には Bragg 反射強度の波長依存性が現われているはずである。 したがって、ここで肝要なことは交叉回数をできるだけ多 くすることに加えて, 試料結晶の運動速度と波長の変動速 度を同期させないことである。次に、波長変調回折法によ る結晶構造因子の位相決定の原理について説明する。

2. 波長変調回折法による結晶構造因子の位相決定 法

X線の原子による異常散乱現象については多くの本⁷)に 記述されているから,ここでは省略する。ただ,吸収端近 傍で原子散乱因子が急激な波長変化を示すことがここでの 眼目である。波長変調回折法において,入射線の波長幅の 中に吸収端が入るようにしたとき,「波長分散プロフィル」 に含まれている結晶構造因子の位相は以下に述べるように して導き出せる³。

結晶構造因子は次のように表わされる。

$$F(hkl) = \sum_{i} f_{j} \exp 2\pi i (hx_{j} + ky_{j} + lz_{j})$$
(1)

ここで f_i はj番目の原子の散乱因子, x_j , y_j , z_j はその座標 である。いまこの結晶が軽原子主体の有機物結晶で,その 中に含まれている重原子(記号Hで表わす)が異常散乱 するとする。H原子の散乱因子は

$$f_{\rm H} = f_{\rm H}^0 + f_{\rm H}' + i f_{\rm H}'' \tag{2}$$

の形をとる。これ以外の原子を記号Jで表わすと, *F* (*hkl*) の実数部*A*(*hkl*) と虚数部*B*(*hkl*) はそれぞれ

$$A(hkl) = (f_{\rm H}^0 + f_{\rm H}') \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H}\right) - f_{\rm H}'' \left(\sum_{H} \sin \vartheta_{\rm H}\right) + \sum_{J} f_{\rm J}^0 \cos \vartheta_{\rm J}$$
(3)

$$B(hkl) = (f_{\rm H}^0 + f_{\rm H}') \left(\sum_{H} \sin \vartheta_{\rm H}\right) + f_{\rm H}'' \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H}\right) + \sum_{J} f_{\rm J}^0 \sin \vartheta_{\rm J}$$

$$(4)$$

のように書ける。ここで $\vartheta_{\rm H} = 2\pi (hx_{\rm H} + ky_{\rm H} + l_{\rm H})$ であり, $\Sigma_H \cos \vartheta_{\rm H}$ および $\Sigma_H \sin \vartheta_{\rm H}$ は H 原子の座標について和を とることを意味する。 $\vartheta_{\rm J}$ も同様の量であり, Σ_J が表わす 和は J 原子の座標についてとる。Bragg 反射の強度 *I* (*hkl*)は *F*(*hkl*) とその複素共役量 *F*(*hkl*)*の積として

$$I(hkl) = F(hkl)F(hkl)^* = A^2(hkl) + B^2(hkl)$$
(5)

で与えられる。

ここで Bragg 反射強度の波長 λ に対する微分を H 原子の吸収端近傍で行う。

$$\partial I(hkl) / \partial \lambda = \partial A^2(hkl) / \partial \lambda + \partial B^2(hkl) / \partial \lambda \tag{6}$$

(3),(4)式において正常散乱を表わす部分 $f_{\rm H}^{0}$ と $f_{\rm J}^{0}$ は波長 によって変化しないので、この微分によって残るのは吸収 端の近くで急激な波長変化を示す $f_{\rm H}^{\prime}$ と $f_{\rm H}^{\prime}$ の微分を含む 項だけである。すなわち、

$$\partial A^{2}(hkl) / \partial \lambda = 2 \left(f_{\rm H}^{0} + f_{\rm H}^{\prime} \right) \left(\partial f_{\rm H}^{\prime} / \partial \lambda \right) \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H} \right)^{2} + 2 f_{\rm H}^{\prime\prime} \left(\partial f_{\rm H}^{\prime\prime} / \partial \lambda \right) \left(\sum_{H} \sin \vartheta_{\rm H} \right)^{2} - 2 \left\{ f_{\rm H}^{\prime\prime\prime} \left(\partial f_{\rm H}^{\prime\prime} / \partial \lambda \right) + \left(f_{\rm H}^{0} + f_{\rm H}^{\prime} \right) \left(\partial f_{\rm H}^{\prime\prime\prime} / \partial \lambda \right) \right\} \times \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H} \right) \left(\sum_{H} \sin \vartheta_{\rm H} \right) + 2 \left\{ \left(\partial f_{\rm H}^{\prime} / \partial \lambda \right) \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H} \right) \\- \left(\partial f_{\rm H}^{\prime\prime\prime} / \partial \lambda \right) \left(\sum_{H} \sin \vartheta_{\rm H} \right) \right\} \left(\sum_{J} f_{\rm J}^{0} \cos c_{\rm J} \right)$$
(7)

および

$$\partial B^{2}(hkl) / \partial \lambda = 2 \left(f_{\rm H}^{0} + f_{\rm H}' \right) \left(\partial f_{\rm H}' / \partial \lambda \right) \left(\sum_{H} \sin \vartheta_{\rm H} \right)^{2} + 2 f_{\rm H}'' \left(\partial f_{\rm H}'' / \partial \lambda \right) \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H} \right)^{2} + 2 \left\{ f_{\rm H}'' \left(\partial f_{\rm H}' / \partial \lambda \right) + \left(f_{\rm H}^{0} + f_{\rm H}' \right) \left(\partial f_{\rm H}'' / \partial \lambda \right) \right\} \times \left(\sum_{H} \sin \vartheta_{\rm H} \right) \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H} \right) + 2 \left\{ \left(\partial f_{\rm H}' / \partial \lambda \right) \left(\sum_{H} \sin \vartheta_{\rm H} \right) + \left(\partial f_{\rm H}'' / \partial \lambda \right) \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H} \right) \right\} \left(\sum_{J} f_{\rm J}^{0} \sin \vartheta_{\rm J} \right).$$
(8)

(7)、(8)式の項を整理すると、強度の波長微分は次のようになる。

$$\partial I(hkl) / \partial \lambda = 2 \left\{ (\partial f'_{\rm H} / \partial \lambda) \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H} \right) - (\partial f''_{\rm H} / \partial \lambda) \left(\sum_{H} \sin \vartheta_{\rm H} \right) \right\} A(hkl) + 2 \left\{ (\partial f'_{\rm H} / \partial \lambda) \left(\sum_{H} \sin \vartheta_{\rm H} \right) + (\partial f''_{\rm H} / \partial \lambda) \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H} \right) \right\} B(hkl).$$
(9)

これが波長変調回折法による位相決定の主要点を示す式で ある。すなわち, Bragg 反射強度の波長微分 $\partial I(hkl)/\partial \lambda$ はその反射の構造因子の実数部 A(hkl) と虚数部 B(hkl)の一次式として表わされ, もし二つの異なる波長において $\partial I(hkl)/\partial \lambda$ が測定でき, A(hkl) とB(hkl) の係数が知ら れているならば,連立一次方程式を解くことによって実数 部と虚数部を求めることができ,それから

$$\boldsymbol{\Phi}(hkl) = \tan^{-1}\{\boldsymbol{B}(hkl) / \boldsymbol{A}(hkl)\}$$
(10)

によって位相 $\phi(hkl)$ が得られる。 $\partial I(hkl)/\partial \lambda$ は「波長分散プロフィル」の吸収端近くにおける強度の波長に対する 勾配として得られる。

結晶には対称中心のあるものとないものがあるが、最初 に対称中心のある場合を考える。 $\Sigma_H \sin \vartheta_H$ および B(hkl)の中に含まれている $\Sigma_J f_J^0 \sin \vartheta_J$ はゼロであるから、(9)式 は

$$\partial I(hkl) / \partial \lambda = 2 \left\{ \left(\partial f'_{\rm H} / \partial \lambda \right) \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H} \right) A(hkl) + \left(\partial f''_{\rm H} / \partial \lambda \right) f''_{\rm H} \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H} \right)^2 \right\}$$
(11)

となる。吸収端の長波長側では $(\partial f_{\rm H}'/\partial \lambda) f_{\rm H}''$ はひじょう に小さな値であるので無視することができ, (11)式は次 のような簡単な形になる。

$$\partial I(hkl)/\partial \lambda = 2(\partial f'_{\rm H}/\partial \lambda) \left(\sum_{H} \cos \vartheta_{\rm H}\right) A(hkl).$$
 (11')

この場合連立一次方程式を解く必要はなく、 $\partial I(hkl)/\partial \lambda$ を一つの波長において測定する。一方、右辺では $\partial f'_{\rm H}/\partial \lambda$ は表、例えば佐々木の表⁸⁾、から計算によって求め、 $\Sigma_{\rm H}$ cos $\partial_{\rm H}$ は構造解析でよく用いられる重原子の位置決定法(例えば Patterson 法)により計算することができる。したがって(11')式からA(hkl)が求められる。

しかし実際的立場からは、(11)式はA(hkl)の位相、こ の場合符号、を求めるための式であると考えるほうがよ い。すなわち、 $\partial I(hkl)/\partial \lambda$ の符号さえ知れば、 $\partial f'_{\rm H}/\partial \lambda$ の 正負、 $\Sigma_{\rm H}\cos \partial_{\rm H}$ の正負から直ちにA(hkl)の符号がわか る。*A*(*hkl*)の符号が決定されれば,それを通常の4軸回 折計などを用いての積分強度測定実験から得られる*A*(*hkl*)の絶対値に付与すれば,電子密度分布のFourier 合 成を行うことができる。

次に、結晶に対称中心のない場合であるが、この場合は A(hkl) と B(hkl) の両方を求める必要があるから Bragg 反射強度の波長に対する勾配を二つの波長、例えば吸収端 の両側、において求めなければならない。あるいは hkl 反 射と \overline{hkl} 反射の対、いわゆる Bijvoet 対についてそれぞれ 強度の勾配を測定して組み合わせる方法もある。紙数の制 限があるので前者については原論文³⁾に譲ることとし、こ こでは後者について説明する。

ħkl 反射の強度の波長微分は

$$\partial I(\bar{h}\bar{k}\bar{l})/\partial\lambda = 2\left\{ \left(\partial f'_{\rm H}/\partial\lambda\right) \left(\sum_{H}\cos\vartheta_{\rm H}\right) + \left(\partial f''_{\rm H}/\partial\lambda\right) \left(\sum_{H}\sin\vartheta_{\rm H}\right) \right\} A(\bar{h}\bar{k}\bar{l}) + 2\left\{ -\left(\partial f'_{\rm H}/\partial\lambda\right) \left(\sum_{H}\sin\vartheta_{\rm H}\right) + \left(\partial f''_{\rm H}/\partial\lambda\right) \left(\sum_{H}\cos\vartheta_{\rm H}\right) \right\} B(\bar{h}\bar{k}\bar{l})$$
(12)

である。吸収端の長波長側では $A(\overline{hkl}) \cong A(hkl)$ および $B(\overline{hkl}) \cong -B(hkl)$ と置くことができるから、(12)式は次 のように表わすことができる。

$$\partial I(\bar{h}\bar{k}\bar{l})/\partial\lambda = 2\left\{ \left(\partial f'_{\rm H}/\partial\lambda\right) \left(\sum_{H}\cos\vartheta_{\rm H}\right) + \left(\partial f''_{\rm H}/\partial\lambda\right) \left(\sum_{H}\sin\vartheta_{\rm H}\right) \right\} A(hkl) + 2\left\{ \left(\partial f'_{\rm H}/\partial\lambda\right) \left(\sum_{H}\sin\vartheta_{\rm H}\right) - \left(\partial f''_{\rm H}/\partial\lambda\right) \left(\sum_{H}\cos\vartheta_{\rm H}\right) \right\} B(hkl) \quad (12')$$

したがって実験によって(9)式と(12')式の左辺の量を知る ならば,連立方程式を解いてA(hkl)とB(hkl)を求め る。この場合,強度の波長に対する勾配は符号だけでな く,大きさも知る必要がある。したがって定量的測定を行 わなければならないので,対称中心のある結晶の場合より 手数がかかる。

3. Bragg 反射の強度勾配の測定と位相の決定

Figure 3 に立命館大学の放射光源において記録した波 長変調回折図形の例⁹⁾を示す。試料はフェロセン誘導体の 一つC₃₆H₃₂O₇Fe 結晶であって, Fe 原子が重原子であ り, そのK 吸収端, 0.1743 nm, の近傍で0.1722 nm から 0.1797 nm の範囲で波長を変動させ, 2 で紹介した波長変 調回折システムを用いて記録したものである。この結晶は 単斜晶系に属し,空間群はP21/aで,対称中心が存在し ている。通常のX線回折法により構造解析が行われてい るが10),波長変調回折法による位相決定の有効性を試す ためにあらためて実験を行った。波長が変動しているので, Fig. 3 では各 Bragg 反射は伸びた斑点として現われてい る。波長変動の回数は104回であった。斑点の伸びは Bragg 反射に対応する逆格子点の位置によってその程度と 方向がさまざまであるが、概して云えば Bragg 角の大き い反射ほど伸びは著しい。反射の形状を見やすくするため に反射を拡大したものが図の中に挿入されている。右側が 0215反射であり、伸びた斑点の中に強度の濃淡があるの が見える。イメージングプレート読み取り装置によって波 長変動の方向に走査し、「波長分散プロフィル」としたも のを Fig. 4 に示す。矢印が吸収端の位置を示している。 この反射の場合,吸収端の位置に強度の落ち込み,dip, がある。強度勾配は吸収端の長波長側で定義する。プロフ



Figure 3. Wavelength-modulated diffraction pattern of $C_{36}H_{32}O_7$ Fe crystal⁹⁾, the range of the wavelength change being from 0.1722 nm to 0.1797 nm. The Fe atoms are the anomalous scatterers with the K-absorption edge at 0.1743 nm. Bragg reflections are seen elongated due to the wavelength change. In the inset is shown a magnified image of the 0215 reflection (on the right), in which variation of the intensity is seen along the direction of elongation.



Figure 4. Intensity profile of the $0\overline{2}15$ reflection⁹⁾. The arrow shows the position of the absorption edge and the thick bar indicates the intensity gradient.

ィルに書き加えた直線が勾配を示し、この反射ではそれが 正であり、値は1.65±0.04×10³ nm⁻¹ と求められた。こ れは比較的大きな値で、波長による強度変化が明瞭に現わ れている例である。強度変化の小さい反射も多数ある。他 方,「波長分散プロフィル」において吸収端の位置で peak となっている, つまり強度勾配が長波長側で負になってい る反射がある。その例を Fig. 5 に示す。この反射, 201反 射,は波長変動幅を0.1688 nm から0.1768 nm にとって記 録したもので, 強度勾配の値は-1.02±0.06×10³ nm⁻¹ である。また、斑点の伸びが小さかったり(主として低角 度領域の反射),強度が非常に弱かったりして強度勾配を 測定することができなかった反射もある。全部で104個の 反射について測定ができたが、その中で強度勾配が負であ る反射の数は正である反射の数に比べてずっと少ないこと がわかった。しかしこのことはA(hkl)の符号(位相)が 負である反射の数が少ないことを意味しているわけではな い。これについては後で触れる。

ところで, 立命館大学の放射光源から出る光のスペクト ルは,X線領域においては波長の減少とともに(光エネ ルギーの増大とともに)強度が減少する形になってい る5)。したがって「波長分散プロフィル」には試料結晶へ 入射する X線強度の波長依存性が反映されているはずで ある。しかし、ビームライン内の光の通路にはベリリウム 膜が入れてあり、それによる吸収は波長の長いX線ほど 著しいので、波長依存性はスペクトルの傾きから予想され るよりはかなり緩やかになっている。回折装置の試料位置 で実際に入射ビームの強度測定が行われ、その波長に対す る勾配が0.44±0.02×10³ nm⁻¹ であることが明らかにさ れた⁹⁾。したがって,強度勾配が正の値を持つ反射は勾配 が本来の値よりやや大きく見えており、一方、強度勾配が 負の値を持つ反射は勾配が小さくなり,値が小さければ符 号が逆転してしまっている。これが負の勾配を持つ反射の 数が少ないことの原因の一つである。この点、放射光のス ペクトルがX線領域でほぼ平坦であるような大型光源,



Figure 5. Intensity profile of the 201 reflection⁹⁾. The range of the wavelength change is from 0.1688 nm to 0.1768 nm for this reflection. The arrow shows the position of the absorption edge and the thick bar indicates the intensity gradient.

例えば SPring-8, が波長変調回折法にとって有利である ことは云うまでもない。さて, C₃₆H₃₂O₇Fe 結晶の104個 の反射について得られた強度勾配の値は入射ビーム強度の 波長依存性に対して補正がなされた。対称中心のある結晶 であるから,符号(位相)の決定にとって必要なのは強度 勾配の符号であり,実際に補正が行われたのは入射ビーム 強度の波長依存性の影響で符号が変わる恐れのある反射だ けであった。

強度勾配 $\partial I(hkl) / \partial \lambda$ の符号から(11')式によってA (*hkl*)の符号(位相)を求めるには $\partial f'_{\rm H}/\partial \lambda$ および $\Sigma_{\rm H} \cos$ 𝗞Hの符号を知らなければならない。前者は吸収端の長波 長側では正であることは自明である。後者は異常散乱する 原子, この場合 Fe 原子, の座標についての和であり, 構 造解析において得られた構造因子の絶対値10)を用いての Patterson 合成図から読み取った座標から計算した。そし てその符号を各反射について得た。合成図から求めた座標 は近似値であるからΣ_H cos ∂_H の値には誤差が含まれてい るけれども、符号を変えるほどのことでないかぎり問題に ならない。実際には符号が変わっていたのは和の値が小さ いごく少数の反射に限られていた。Figure 4 および Fig. 5 にプロフィルを示した反射について云えば、 ∂I(hkl)/∂λ は前者が正の符号,後者は負の符号であり, $\Sigma_H \cos \vartheta_H の$ 符号もそれぞれ正と負であるため, A(hkl)の符号はとも に正であった。

104個の反射について得られた符号(位相)の一覧表は, 紙数の関係でここでは省略して原論文⁹⁾に譲ることにする が,その中101個の反射で波長変調回折法によって決めた 符号と構造解析の結果から計算された構造因子の符号が一 致した。因みにこの構造解析では数学的方法の一つである 直接法によって構造因子の符号が決められている。一方, 一致しなかった反射3個についてしらべてみると,記録 された「波長分散プロフィル」が滑らかな形となっておら ず,勾配の決定に際して誤りが入ったと考えられる。

符号(位相)決定の結果を子細に検討してみると,構造 因子の符号が正である反射の数と負である反射の数とにあ まり大差はない。ところが上に述べたように,プロフィル の強度勾配においては正負の数にアンバランスがある。こ れは入射ビームの強度勾配が正の符号を持つことによる点 もあるが,それよりも C₃₆H₃₂O₇Fe 結晶の構造因子の構造 によるところが大である。すなわち,構造因子は Fe 原子 の部分構造因子とその他の原子の部分構造因子とから成る が,前者が後者より優勢ではなく,しかもその部分構造因 子の符号がその他の原子の部分構造因子の符号と反対であ るような反射では勾配が負になるという事実がある。そし てそのような反射の数は全体の約1/4しかない。このよう な原因でアンバランスが生まれたのである。

4. 波長変調回折法の利点と今後の展開

ここで、異常散乱現象を用いた位相決定法として最近盛

んに用いられるようになった多波長異常回折 (Multi-Wavelength Anomalous Diffraction, MAD) 法¹¹と波長変 調回折法との比較について述べよう。MAD 法では Bragg 反射の積分強度が吸収端の近くの三つ、あるいはそれ以上 の数の波長のX線を用いて測られる。そしてこれらの強 度を比較して位相が引き出されるのであるが、重要なのは 強度が同じスケールで測られているという保証のあること である。しかし,異なる波長による測定は異なる時間帯で 行われるから、放射光用蓄積リングの中の電子ビームの減 衰による入射ビーム強度の時間変化の影響を避けることが できない。そこで種々の方法で強度の規格化、いわゆるス ケーリングが行われる。これに対して波長変調回折法では 測定は1回だけであり、たとえ回折図形の記録中に入射 ビーム強度の時間変化があったとしても、逆格子点と Ewald 球との交叉は"ランダム"に多数回起こるのであ るから、時間変化は"平均化"されてしまい、プロフィル にはその影響が現われない。つまり、スケーリングの必要 がないのである。これは波長変調回折法の大きな利点であ る。しかし、構造因子の絶対値を正確に求めるにはかなら ずしも最適ではない。ところが MAD 法では積分強度が 測られるので、構造因子の位相が決まればその強度データ からただちに構造解析へと進むことができる。事実、強度 測定から原子配列の決定に至るプロセスが一貫して行える プログラムが出き上がっており¹¹⁾,便利である。MAD法 では各反射の構造因子がどのような位相を持っているかは 表面に現われてこない。一方、波長変調回折法では、異常 散乱する原子の位置情報を知っていれば、強度勾配から構 造因子の位相が"見える"ので、単に構造解析の目的だけ ではなく、その結晶による回折現象にも興味がある場合に は役に立つであろう。

試料結晶の中に含まれる異常散乱原子の濃度がどれくら いまでなら波長変調回折法が適用できるかについては, C₃₆H₃₂O₇Fe 結晶の経験から云って質量比で10%程度であ る。また異常散乱原子の原子番号がどの範囲にあればよい かについては吸収端の波長によって決まり,Kのみなら ずL吸収端も用いるならば,そして大型放射光源で測定 するならば,相当に広くなる。なお,結晶に異常散乱原子 と近接する原子番号を持つ別の原子が含まれている場合の 取扱法については原論文³に述べてあるので参照されたい。

上に紹介した波長変調回折法の応用例は対称中心を持つ 結晶の場合であった。対称中心のない場合についても実験 が行われている。ここで問題となるのは強度勾配の定量性 で、「波長分散プロフィル」をいかに滑らかに記録するか は位相決定の正確度を決める。吸収端の短波長側には、よ く知られているように、XAFS 振動が現われるが、これ はこの目的にとって都合がよくない。長波長側だけで目的 を達する方法が2で述べた Bijvoet 対の反射を使う方法で ある。

ここで,近年研究が進んでいる DAFS 法¹²⁾の測定との

関連について触れて置く。この方法では結晶からの特定の 反射について吸収端の近傍でBragg反射強度の波長変化 が測られている。測定はほとんどの場合,計数管によるス テップ走査によっており,その結果得られるものは「波長 分散プロフィル」に他ならない。この方法では吸収端の短 波長側の振動に焦点が当てられるが,プロフィル全体の形 には波長変調回折法で問題とする強度勾配が明瞭に現われ ている。そして反射によって強度勾配が正であったり負で あったりしているのは興味深い。さらに,X線の磁気散 乱の研究においても「波長分散プロフィル」が測定されて いる¹³⁾ことを付け加えておこう。

さて、波長変調回折法の応用としては上に述べたものの 他に、次のような応用があり得る。実験に用いる X 線の 波長幅が一定であり、しかも正確にわかっているので、静 止した結晶による回折を起こさせるとき、Laue 図形と似 た図形が得られるけれども、各回折斑点を生じさせる X 線の波長を正確に知ることができる。これが Laue 図形と の大きな違いで、Laue 図形では広い波長域にわたる白色 線が用いられているので波長の高次成分による回折が同一 斑点に重なっている¹⁴⁾。したがって回折斑点の強度を測 ろうとすればこの高次成分の効果を考慮しなければならな い。これに対して波長変調回折図形ではそのようなことが ない。Figure 6 の上の部分に示すのは $C_{36}H_{32}O_{7}Fe$ 結晶 を試料として記録した「静止結晶波長変調回折図形」であ り、図形の下の部分には回折斑点の指数と X 線の波長を 示す図が加えてある。入射 X 線の強度が波長幅の中でわ



Figure 6. Wavelength-modulated diffraction pattern of $C_{36}H_{32}O_7$ Fe crystal, in which the crystal is kept stationary while the wavelength of radiation is changed continually from 0.1548 nm to 0.2478 nm. The results of indexing and assignment of the wavelength are shown below for selected reflections.

かっているならば,各回折斑点について構造因子の値を求 めることは容易である。もっとも,Laue 図形の場合に比 べて回折斑点の数が少ないという問題があるが,結晶の方 位を少し変えて図形を記録すれば第一枚目の図形に現われ なかった反射が記録されるので心配はない。このような特 徴から「静止結晶波長変調回折法」はゴニオメータの上に 取り付けて回転振動させることができないような,つまり ワイセンベルグ法とかプリセッション法が適用できないよ うな結晶の構造研究に応用できる。我々の身の周りにはそ のような結晶,あるいは結晶材料が数多くある。「静止結 晶波長変調回折法」は透過法に限らず,反射法でも記録で きるので,応用範囲は広いと期待される。

なお、この研究に要した研究費の一部は文部省科学研究 費、萌芽的研究(平成11年度)および基盤研究(平成12 年度)、ならびに新エネルギー・産業技術総合開発機構地 域コンソーシアム研究開発事業(平成10年度)による補 助を受けて行われたものである。本研究遂行にあたって多 大の協力をされた立命館大学の半田克己,㈱リガクグルー プの山田 隆,庄司 孝の諸氏に謝意を表する。

参考文献

- U. W. Arndt, T. J. Greenhough, J. R. Helliwell, J. A. K. Howard, S. A. Rule and A. W. Thompson: Nature 298, 835 (1982).
- 2) T. Matsushita and R. P. Phizackerley: Jpn. J. Appl. Phys.

20, 2223 (1981).

- H. Iwasaki, T. Yurugi and Y. Yoshimura: Acta Cryst. A55, 864 (1999).
- T. Koganezawa, K. Handa, N. Nakamura, Y. Yoshimura, H. Iwasaki, T. Yamada and T. Shoji: Nucl. Instrum. Methods A, (2001) in press.
- H. Iwasaki, N. Kurosawa, S. Masui, S. Fujita, T. Yurugi, Y. Yoshimura and N. Nakamura: J. Synchrotron Rad. 5, 333 (1998).
- J. A. Golovchenko, R. A. Levesque and P. L. Cowan: Rev. Sci. Instrum. 52, 509 (1981).
- 7) 例えば, R. W. James: *The Optical Principle of the Diffraction of X-rays* (G. Bell & Sons, London) p. 135 (1958).
- 8) S. Sasaki: KEK Report 88, 1 (1989).
- 9) T. Koganezawa, Y. Yoshimura, N. Nakamura and H. Iwasaki: Synchrotron Rad. 8, 1035 (2001).
- 10) N. Nakamura and S. Setodoi: Mol. Cryst. Liq. Cryst. **319**, 173 (1998).
- 11) W. A. Hendrickson: Science 254, 51 (1991).
- 12) L. B. Sorensen, J. O. Cross, M. Newville, B. Ravel, J. J. Rehr, H. Stragier, C. E. Bouldin and J. C. Woicik: in *Resonant Anomalous X-ray Scattering*, ed. by G. Materlik, C. J. Sparks and K. Fischer (Elsevier, Amsterdam) p. 389 (1994).
- 13) D. B. McWhan, C. Vettier, E. D. Isaacs, G. E. Ice, D. P. Siddons, J. B. Hastings, C. Peters and O. Vogt: Phys. Rev. B42, 6007 (1990).
- 14) J. R. Helliwell, J. Habash, D. W. J. Cruickshank, M. M. Harding, T. J. Greenhough, J. W. Campbell, I. J. Clifton, M. Elder, P. A. Machin, M. Z. Papiz and S. Zurek: J. Appl. Cryst. 22, 483 (1989).